28/5/17
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

004269029

WPI Acc No: 1985-095907/*198516*

XRAM Acc No: C85-041569 XRPX Acc No: N85-071773

Image forming method - by reacting coupler giving magenta dye image with

high fastness and max. density

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

<u>JP 60043659</u> A 19850308 JP 83151354 A 19830819 198516 B JP 91065530 B 19911014 JP 83151354 A 19830819 199145

Priority Applications (No Type Date): JP 83151354 A 19830819

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 60043659 A 24

Abstract (Basic): JP 60043659 A

Method comprises reacting a coupler of formula (I) with oxidn. prod. of aromatic prim. amine developer: (X is H or coupling eliminable gp.; and R1-R3 are each H or a substit.; or (I) may form bis-body or body of higher order through R1, R2, R3 or X).

R1-R3 are pref. halogen, alkyl, aryl, heterocyclyl, cyano, alkoxy, aryloxy, heterocyclyloxy, acyloxy, carbamoyloxy, silyloxy, sulphonyloxy, acylamino, anilino, ureido, imido, sulphamoylamino, carbamoylamino, alkylthio, arylthio, heterocyclylthio, alkoxycarbonylamino, aryloxycarbonylamino, sulphonamido, carbamoyl, acyl, sulphamoyl, sulphonyl, sulphinyl, alkoxycarbonyl and aryloxycarbonyl. When (I) forms bis-body or polymer through R1, R2, R3 or X, R1-R3 is (substd. alkylene (e.g. methylene, ethylene, 1,10-decylene, -CH2CH2 -O-CH2CH2-, etc.), (substd.) phenylene (e.g. 1,4-phenylene, 1,3-phenylene, 2,5-dimethyl-1,4-phenylene, 2.5-dichloro-1,4-phenylene, etc.).

ADVANTAGE - Method provides magenta dye image having high fastness and high max. density at high speed with high colour reproducibility.

(I) can be prepd. with ease.

0/1

Title Terms: IMAGE; FORMING; METHOD; REACT; COUPLE; MAGENTA; DYE; IMAGE;

HIGH; FAST; MAXIMUM; DENSITY

Derwent Class: E23; G06; P83

International Patent Class (Additional): C07D-487/04; G03C-007/38

File Segment: CPI; EngPI

⑩公開特許公報(A)

昭60 - 43659

S) int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月8日

G 03 C 7/38 // C 07 D 487/04

136

7265-2H 8115-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称

カラー画像形成方法

②特 願 昭58-151354

❷出 7額 昭58(1983)8月19日

川岸 70発明者

俊 雄 南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

@発 明 者 佐藤 ②発 明 者

忠久

南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

南足柄市中沼210番地 富士写真フィルム株式会社内

信 生 舘 の出 願 人 富士写真フィルム株式

南足柄市中沼210番地

会社

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

下記一般式(I)で表わされるカプラーを芳香族 一級アミン現像主楽の酸化生成物と反応させるこ とを特徴とするヘロゲン化銀を用いたカラー面像 形成方法。

但し、Xは水業原子またはカツナリング離脱基 を表わし、R1、R2、R3は水梨原子または環換 逃を扱わし、R1、R2、R3またはXで→銭体以 上の多貨体を形成してもよい。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、ヘロゲン化銀によつて酸化された芳 香族一級アミンの酸化生成物とカップリング反応 して新規なマゼンタ色画像を形成する画像形成法 に関する。さらに詳しくは新規なマゼンタカプラ

ーである / Hーピラゾロ (/ , s - b) ーピラゾ ールを使用する画像形成法に関する。

選光されたハロゲン化銀を酸化剤として、酸化 された芳香族!級アミン系カラー現像主楽とカブ ラーが反応して、インドフエノール、インドアニ リン、インダミン、アゾメチン、フエノキサジン、 フェナジン及びそれに類する色素ができ、色面像 が形成されることは良く知られている。

これらのうち、マゼンタ色函段を形成するため にはょーピラゾロン、シアノアセトフェノン、イ ンダソロン、ピラソロペンズイミダゾール、ピラ ソロトリアゾール采カプラーが使われる。

従来、マセンタ色画像形成カプラーとして広く **災用に供され、研究が進められていたのはほとん** とょーピラゾロン類であつた。

しかしながらょービラゾロン系カプラーが形成 される色紫は、430 n m付近に黄色成分を有す。 る不要吸収が存在して色にごりの原因になつてい たり、光、私に対する怪年性についても比較的優 れてはいるものの未だ十分満足できるレベルのも

のではない。

前記の目的は

下記一般式 (I) で装わされるカプラーを芳香族一級アミン現像主義の酸化生成物と反応させることを特徴とするハロダン化銀を用いたカラー磁像形成方法により達成された。

但し、式中、Xは水業原子またはカップリング 離脱器を摂わし、 R_1 、 R_2 、 R_3 は水業原子また は置換据を扱わし、 R_1 、 R_2 、 R_3 またはXで 最体以上の多量体を形成してもよい。

一般式 (I) において好ましくは、R1、R2、R3 は水器原子、ハログン原子、アルギル港、アリー ル基、ペテロ環基、シアノ翡、アルコキシ芸、ア リールオギシ芸、ヘテロ環オギシ芸、アシルオギ シ基、カルバモイルオギシ芸、シリルオギシ芸、 スルホニルオギシ芸、アシルアミノ芸、アニリノ 甚、ウレイド芸、イミド共、スルフアモイルアミ ノ劣、カルバモイルアミノ芸、アルコギンカ ルボニルアミノ芸、アリールチオ芸、 アリールチオ芸、ヘテロ環チオ芸、アルコギンカ ルボニルアミノ芸、アリールオギンカルボニルア ミノ芸、スルホンアミド芸、カルバモイル芸、ア シル法、スルカアモイル法、スル

フィニル花、アルコキシカルボニル花、アリール オキシカルボニル花を袋わし、Xは水袋原子、ヘロゲン原子、カルボキシ苗、または酸薬原子、窒 来原子もしくはイオク原子を介してカンプリング 位の炭炭と結合する基でカンプリング離脱する花 を裂わす。R1、R2、R3またはXは2価の若となりピス体を形成してもよい。

また一般式(I)であらわされるカプラー基かポリマーの主題または領額に存在するポリマーカプラーの形でもよく、特に一般式であらわされる部分を有するビニル単位体から導かれるポリマーは好ましく、この場合R1、R2、R3、Xがビニル法をあらわすか、連結基をあらわす。

さらに詳しくは、R1、R2、R3は各々水梨原子、ハロゲン原子(例えば、塩米原子、臭染原子、等)アルキル基(例えば、メチル族、プロピル基、レーブチル族、トリフルオロメチル基、トリデシルボ、3-(2・4-ツーtーアミルフエノキシ)プロピル族、アリル基、2-ドデシルオキシエチル基、3-フエノキシプロピル基、2-ヘキシルス

ルホニルーエチル苺、シクロペンチル苺、ペンジ ル基等)、アリール盐(例えば、フエニル盐、# ーtープチルフエニル店、2.4ージーtーアミ ルフエニル茲、4ーテトラデカンアミドフエニル **荘、符)、ヘテロ環族(例えば、ユーフリル法、 ユーチエニル族、ユーピリミジニル族、ユーベン** ソチアソリル茲、等)、シアノ猪、アルコキシ基. (例えばメトキシ菇、エトキシ菇、ユーメトキシ エトキン落、ユードデシルオキシエトキン弦、ユ ーメタンスルホニルエトキシ盐、等)、アリール オキシ茲(例えば、フエノキシ菇、ユーメチルフ エノキシ菇、4-t-ブチルフエノキシ菇、等)、 ヘテロ環オキシ基(例えば、ユーベンメイミダゾ リルオキシ粘、等)、アシルオキシ若(例えば、アセ トキシ毡、ヘキサデカノイルオキシ基等)、カルバ モイルオキシ茲(例えば、Nーフエニルカルバモ イルオキシ菇、NIエチルカルバモイルオキシ菇、 等)、シリルオキシ菇(例えば、トリメチルシリ ルオキシ菇、等)、スルホニルオキシ菇(例えば、 ドデシルスルホニルオキシ盐、等)アシルアミノ

浩(例えば、アセトアミド基、ベンメアミド基、 テトラデカンアミド菇、αー(2.4ージーしー アミルフエノキシ)プテルアミド基、1一(3ー 1ープテルー4ーヒドロキシフエノキシ)プチル アミド基、α-(4-(4-ヒドロキシフエニル スルホニル)フェノキシ)デカンアミド荘、等)、 アニリノ基(例えばフエニルアミノ猫、ユークロ ロアニリノ蒸、ユークロローゟーテトラデカンア ミドアニリノ基、ユークロロータードデシルオキ シカルポニルアニリノ茲、N-アセチルアニリノ 苦、2~クロローよー(a-(3-tーブチルー 4ーヒドロキシフェノキシ)ドデカンアミド}ア ニリノ族、等)、ウレイド藝(例えば、フエニル ウレイド港、メチルウレイド港、N,Nのジブチ ルウレイド悲、等)、イミド葢(例えば、Nース クシソイミド店、3ーペンジルヒダントイニル店、 4-(2-エチルヘキサノイルアミノ)フタルイ ミド基、等)、スルフアモイルアミノ茲(例えば、 N,N-ジナロピルスルフアモイルアミノ法、N ーメテルーN ーデシルスルフアモイルアミノ浩、

等)、アルヤルチオ粘(例えば、メチルチオ恭、 オクチルチオ落、テトラデシルチオ基、ユーフェ ノキシエチルチオ茶、3一フエノキシプロピルチ オ茲、3~(4~1~ブチルフエノキシ)プロピ ルテオ掂、等)、アリールチオ菘(例えば、フェ ニルチオ店、ユーブトキシーよーもーオクチルフ エニルチオ族、3ーペンタデシルフエニルチオ茲、 →カルボキシフエニルチオ店、4ーテトラデカ ンアミドフエニルチオ茲、等)、ヘテロ環チオ花 (例えば、 4ーペンソチアソリルチォ茲、等) ア ルコキシカルポニルアミノ浩(例えば、メトキシ カルポニルアミノ港、テトラデシルオキシカルボ ニルアミノ塩、等)、アリールオキシカルボニル アミノ浩(例えば、フエノキシカルボニルアミノ 菇、2.4 ージーtert ープチルフエノキシカ ルポニルアごノ甚、等)、スルホンアミド落(例 えば、メタンスルホンアミド茲、ヘキサデカンス ルホンアミド店、ペンセンスルホンアミド店、p ートルエンスルホンアミド悲、オクタデカンスル ホンアミド盐、ユーメチルオキシーミーモープチ

ルペンセンスルホンアミド袪、等)、カルパモイ ル菸(例えば、NIエチルカルバモイル菇、Ni Nージプチルカルバモイル落、Nー(ユードデン ルオキシエチル)カルパモイル芸、N-メチルー Nードデシルカルバモイル結、Nー(3-(2. 4ージーteriーアミルフエノキシ)プロピル】 カルバモイル落、等)、アシル港(例えば、アセ チル拈、(2.4ージーtert-アミルフエノキ シ)アセチル弦、ペンゾイル站、符)、スルフア モイル族(例えば、Nーエチルスルフアモイル店、 N , N - ジプロピルスルフアモイル港、N - (2 ードデシルオキシエチル)スルフアモイル若、N ーエチルーNードデシルスルフアモイル袪、N, Nージェチルスルフアモイル指、等)、スルホニ ル基(例えば、メタンスルホニル基、オクタンス ルホニル茲、ベンゼンスルホニル茲、トルエンス ルホニル菇、等)、スルフイニル店(例えば、オ クタンスルフイニル基、ドデシルスルフイニル甚、 フェニルスルフイニル甚、等)、アルコキシカル ポニル站(例えば、メトキシカルポニル茲、プチ

ルオキシカルポニル盐、ドデシルカルポニル盐、 オクタデシルカルボニル苦、等)、アリールオキ シカルポニル茲(例えば、フエニルオキシカルポ ニル茜、3ーペンタデシルオキシーカルポニル葉、 袋)を表わし、Xは水紫原子、ハロゲン原子(例 えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ紫原子等)、カ ルポキシ指、または酸緊原子で連結する基(例え は、アセトキシ菇、プロパノイルオキシ菇、ベン ゾイルオキシ菸、2.4一ジクロロベンゾイルオ キシ若、エトキシオキザロイルオキシ薪、ピルピ ニルオキシ店、シンナモイルオキシ店、フェノキ シ菇、4-シアノフエノキシル菇、4-メタンス ルホンアミドフエノキシ菇、4ーメタンスルホニ ルフエノキシ洗、αーナフトキシ洗、3ーペンダ デシルフェノキシ茲、ペンジルオキシカルポニル オキシ族、エトキシ族、ユーシアノエトキシ茲、 ベンジルオキシ茲、2-フエネチルオキシ茲、2 ーフェノキシエトキシ悲、よーフエニルテトラゾ リルオキシ店、ユーベンソチアソリルオキシ菇、 等)、窒素原子で連結する盐(例えば、ベンゼン

21.5

.スルホンアミド菇、N-エチルトルエンスルホン アミド基、ペプタフルポロブタンアミド菸、2. 3.4.3.6-ペンタフルオロベンズアミド苑、 オクタンスルホンアミド葝、 Dーシアノフエニル ウレイド茲、N.N-ジエチルスルフアモノイル アミノ洗、ノーピペリジル基、S.Sージメチル - 2 . 4 - ジオキソー 3 ーオキサゾリジニル甚、 1ーペンジルーエトキシー3ーヒダントイニル菇、 2 N - 1 . 1 - ジオキソー 3 (2 H) - オキソー 1、1-ベンソイソチアソリル盐、1-オキソー ノ・ユージヒドローノーピリジニル基、イミダゾ りル茲、ピラゾリル薬、3.Sージエチルーノ, 2.4-トリアゾールーノーイル、ケーまたは6 ープロモーベンソトリアゾールー!ーイル、5ー メテルー1.2.3.4ートリアゾールー1ーイ ル若、ベンズイミダゾリル結、3一ベンジルー! ーヒダントイニル基、1ーペンジルーまーヘキサ デシルオキシー3ーヒダントイニル花、5一メチ ルーノーテトラゾリル蒜、等)、アリールアゾ浩 (例えば、4ーメトキシフエニルアソ茲、4ーピ

バロイルアミノフエニルアゾ港、 ユーナフチルア ゾ 悲、 3 ーメチルー 4 ーヒドロキシフエニルアゾ 悲、等)、 イオウ原子で逃結する据(例えば、フェニルテオ花、 2 ーカルボキシフエニルテオ花、 4 ーオクチルフエニルテオ 花、 4 ーオクタンスルホニルフエニルチオ 花、 4 ーオクタンスルホニルフエニルチオ 花、 4 ーオクタンスルホンアミドフエニルチオ 花、 2 ープトやシフエニルテオ 花、 2 ーシー・アンフエニルテオ 基、ベンジルテオ 花、 2 ーシー・アンルテオ 基、 2 ープンリルテオ 本、 2 ープンルテオ 本、 2 ープンルテオ 本、 2 ープンルテオ 本、 2 ープンルテオ 本表、 2 ープエニルー 3 ・4・5 本表、 2 ーフエニルー 3 ードデシルー 5 ーテオフエニルチ オ 本表、 2 ーフエニルー 3 ードデシルー 1 ・ 2 ・ 4 ートリアソリルー 5 ーテオ 表、 第)を 実わす。

R1、R2、R3またはXが2価の落となつてピス体を形成する場合、好ましくはR1、R2、R3は登換または無限機のアルキレン菇(例えば、メチレン菇、エチレン菇、1・10ーデシレン菇、-CH2CH2-CH2-、 等)、優換ま

たは無置換のフェニレン装(例えば、 / ・4 ーフ エニレン悲、 / ・3 ーフエニレン甚、

CH₃ .
$$\alpha$$
 . \$7).

-NHCO-R2-CONH-装(R2は脱換または 燃配線のアルキレン站またはフエニレン塔を扱わ し、例えば-NHCOCH2CH2CONH-、

は上記!飾の苺を適当なところでょ飾の苺にした ものを扱わす。.

一般式(I)であらわされるものがピニル単値体に含まれる場合のR1、R2、R3、Xであらわされる連結基は、アルキレン基(健換または無量換のアルキレン装で、例えば、メチレン基、エチレン基、1,10-デシレン基、

ーNHCO-、-CCNH-、-O-、-OCO-およびアラルキレン弦(例えば、

等)から週ばれたものを組合せて成立する葉を含む。

好ましい連結恭としては以下のものがある。 -NHCO-、-CH2CH2-、

なおピニル薪は一般式(I)であらわされるもの 以外に超換着をとつてもよく、好ましい選換店は 水袋原子、塩素原子、または炭素数1~4個の低 級アルキル店(例えばメチル店、エチル房)を設 わす。 一般式(I)であらわされるものを含む単量体は 芳香族一般アミン現像薬の酸化生成物とカップリ ングしない非発色性エテレン模型遺体と共宜合ポ リマーを作つてもよい。

芳香族一級アミン現像袋の酸化生成物とカップ リングしない非発色性エチレン模単量体としては アクリル酸、αークロロアクリル酸、αーアルア クリル酸(例えばメタクリル酸など)およびこれ らのアクリル酸類から誘導されるエステルもしく はアミド(例えばアクリルアミド、nープテルア クリルアミド、セーブテルアクリルアミド、ジア セトンアクリルアミド、メタクリルアミド、メチ ルアクリレード、エチルアクリレート、nープロ ピルアクリレート、ロープチルアクリレート、し ープチルアクリレート、isoープチルアクリレ ート、2ーエチルヘキシルアクリレート、nーオ クチルアクリレート、ラウリルアクリレート、メ チルメタクリレート、エチルメタクリレート、 n ープテルメタクリレートおよび8ーヒドロキシメ タクリレート)、メチレンジピスアクリルアミド、

ビニルエステル(例えばビニルアセテート、ビニ ルプロピオネートおよびピニルラウレート)、ア クリロニトリル、メタクリロニトリル、芳香族ピ ニル化合物(例えばスチレンおよびその誘導体、 ピニルトルエン、ジビニルベンゼン、ビニルアセ トフエノンおよびスルホスチレン)、イタコン酸、 シトラコン酸、クロトン酸、ピニリデンクロライ ド、ピニルアルキルエーテル(例えばピニルエチ ルエーテル)、マレイン酸、無水マレイン酸、マ レイン酢エステル、NIピニルーユーピロリドン、 Nーピニルピリジン、およびユーおよびリービニ ルピリジン寺がある。ここで使用する非発色性エ チレン様不飽和単量体は 2 種以上を一緒に使用す ることもできる。例えば n ープチルアクリレート とメチルアクリレート、スチレンとメタクリル酸、 メタクリル酸とアクリルアミド、メチルアクリレ ートとジアセトンアクリルアミド等である。

ポリマーカラーカナラー分野で周知の如く、周 体水不容性単量体カナラーと共派合させるための 非深色性エチレン様不飽和単量体は形成される共 重合体の物理的性質および/または化学的性質例 えば 俗解度、写真コロイド根成物の結合 削例えば ゼラチンとの相俗性、その可認性、熱安定性等が 好影響を受けるように選択することができる。

本発明に用いられるポリマーカプラーは水可浴 性のものでの、水不溶性のものでもよいが、その 中でも特化ポリマーカプラーラテンクスが好まし い。

本希明にかかる代表的なマゼンタカプラーおよびこれらのピニル単量体の具体例を示すが、これらによって限定されるものではない。

4

特開昭60-43659(8)

(a)
$$CH_3 = \begin{pmatrix} N - N - N + \\ R + C_{1,3}H_{2,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{2,1}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \end{pmatrix}$$

$$CH_3 = \begin{pmatrix} C_{1,3}H_{2,1} \\ C_{1,3}H_{3,1} \\$$

$$C_{g,H_{1,1}} = \begin{pmatrix} C_{g,H_{1,1}} & C_{f,H_{2}} & C_{f,H_{1,1}} & C_{f,H_{1,1}$$

$$CH_{3} = \frac{N - N - H}{N}$$

$$CH_{3} = \frac{C_{2}H_{3}}{N}$$

$$CH_{3} = \frac{C_{2}H_{3}}{N}$$

$$CH_{4} = \frac{C_{2}H_{4}}{N}$$

本発明のカプラーは一般的に下記に示す方法で 合成することができる。

1. 骨核合成

$$\begin{array}{c}
\text{a)} \\
\text{N-N O} \\
\text{Rs}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{N-NH N} \\
\text{Rs}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{N-NH N} \\
\text{Rs}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} N - N - N H \\ \hline \\ R_7 \end{array}$$

(R6 は、アシル苗、ペンジル店、シリル店等の保護店を表わし、R1 はアルキル店、アリール店、ヘテロ環島、アミノ店、アシルアミノ店、スルホンアミド苗、アルコキシ店、アリールオキシ苗、等を表わし、R4、Y は上

記と同様の意味を表わす。)

$$\begin{array}{c} \text{N} \\ \text{$$

(R8は水菜原子、アルギル店、アリール基、 ヘテロ原法、アルコギンカルボニル店、等を 表わし、Yは上配と同様の意味を表わす。)2. ポリマーカプラー合成

ポリマーカナラーの合成法は例えば溶液退合お よび乳化退合があるが、まず溶液退合については 米国特許3・45/・820号、特別昭58-2 8745号に記扱の方法で合成でき、一般式(I) であらわされる部分を含む単最体カプラーと非発 色性エチレン殻単量体(例えばアクリル酸、αー クロロアクリル酸、メタクリル酸のようなアクリ ル殷またはそのアクリル酸から誘導されるエステ ルもしくはアミド(例えばアクリルアミド、n-プチルアクリルアミド、nーブチルメタクリレー ト、メチルメタクリレート、エチルメタクリレー ト、等))を適当な比率で、可溶性有機溶媒(例 えば、ジオキサン、メチルセルソルブ、等)に辞 解または混合し、適当な温度(30~100°位) **値合開始(物理的作用として、常外級、高エネル** ギー福射等によるか化学的作用としてパーサルフ エート、過酸化水梁、ペンソイルパーオキシド、 アゾピスアルキロニトリル等の開始剤によるフリ ーラジカルの生成によつて開始)することができ る。重合反応終了後、有機形態への押出、設縮、 あるいは水への注加によつて頂合体を単雄するこ とができる。また乳化重合法については米国特許 3.370.932号に記収の方法で合成するこ とができる。

3. カップリング雑脱基の導入法

(1) 酸紫原子を連結する方法

(2) 窒素原子を連結する方法

望素原子を連結する方法には大きく分けて3つの方法がある。第1の方法は、米園等許3・41 9・391号に記載されているように適当なニトロソ化剤でカンプリング活性位をニトロソ化し、 それを適等な方法で達元(例えば、pd一炭素等 を触媒とする水素添加法、塩化第一スズ等を使用 した化学型元法)し、4 ープミノー / Hーピラソ ロ (/ 、5 ー h) ピラソールとして各種ハライド と反応させ、主としてアミド化合物は合成できる。

第2の方法は、米国特許第3,725,067 号に記載の方向、すなわち;適当なハロゲン化剤、 例えば、塩化スルフリル、塩素ガス、臭染、Nー クロロコハク酸イミド、Nーブロモスクシンイミ ド等によつて4位をハロゲン化し、その砂炭、マテ 昭56-45/35号に配版の方法で22次、水酸化ナトリカム、ジアサビンクロ[2,2]を放けた ナトリウム、炭酸カリウム等の存在下で度換でする、 4位にフェノキン基を有する化合物もこの方法で 合成することができる。

第3の方法は、6×または10×電子系芳香族 電素へテロ環を4位に導入する場合に有効な方法 で、特公昭57-36579号に配収されている

よりに前記第2の方法で合成したサーハロゲン体に対して3倍モル以上の6×または10×選子系芳香族聖紫へテロ母を添加し50°~150°Cで無解媒加熱するか、またはジメチルホルムアルデヒド、Nーメチルピロリドン、スルホランまたはヘキサメチルホスホトリアミド等非プロトン性極性解媒中、30°~150°で加熱することによって4位に窒素原子で連結した芳香族窓紫へテロ境港を導入することができる。

(3) イオウ原子を連結する方法

芳香版メルカプトまたはヘテロ環メルカプト誌
が7位に環接したカプラーは米国符許 3 、 2 2 7、
よよ 4 号に記載の方法、すなわち アリールメルカ
プタン、ヘテロ環メルカプタン およびその対応す
るジスルフイドをハロゲン化炭化水炭系解媒化
解し、塩炭または塩化スルフリルでスルフェニル
クロリドとし非プロトン性解媒中に溶解した 4 当
サラーに添加し合成することが出来る。 アルキル
メルカプト誌を4位に導入する方法としては米関

特許 4 . 2 6 4 . 7 2 3 号記載の方法、すなわちカプラーのカンナリング活性位置にメルカプト基を導入し、このメルカプト基にハライドを作用させる方法と S ー (アルキルチオ) イソチオ 尿 梨、塩酸塩(または 臭紫塩酸) によつて工程で合成する方法とが有効である。

合成例1 (例示カプラー(1))

2.s−ッメチル−/H−ピラソロ〔 / .s−b〕 ピラソールの合成

(合成スキーム)

$$\begin{array}{c} H^{\ominus} & N - N - NH \\ \hline \\ (n \neq \overline{2} - \{1\}) \end{array}$$

a) 中間休 A の合成

3-(2-オキソナロピル) - 5-メチルピラソール(2、6-ジメデルードーピロンと物水ヒドラジンを反応させ、3-(2-ヒドラジノ) - 5-メデルピラソールを定量的に得た後、これを、耐性水溶液中、亜硝酸ナトリウムと反応させて、定盤的に2-オキソプロピル誘導体に変換。参考文献 R.G. Jones and M.J. Mann. J. Am. Chem. Soc. . 75,4048(1953).
R.N. Castic and M. Onoda。 J. Org. Chem. . 26.4465(1961).) 9.58と塩酸ヒドロキジルアミンタ。59をエタノール60配に加えた。これに水酸化ナトリウム&290)水溶液(60元)を減下したのち、4時間加熱強流した。減圧減縮してエタノールを除いたのち、6年チで抽出した(50元4×3)。酢エチで抽出した(50元4×3)。酢エチ

層を無水硫酸マグネンウム上で乾燥ののち、 緑稲 し118の油状粗生成物を得た。

b) カナラー(1)の合成

3-(2-オキンミノプロピル)ーケーメテル ピラゾール0.928をDMF8叫に俗かし窒素 気硫下に 0 °C に冷却する。これに水紫化ナトリ 74 (60% in mineral oil) 0.248 を加え、0°Cで10分間、さらに室礁で10分 間かくはんした。これでひー(2,4ージニトロ フェニル)ヒドロキシルアミンノ、18を加え、窒 温で10分間かくはんした。これを飽和食塩水よ OMC花ぎ、酢酸エチル排出した(50ml×3)。 酢酸エチル解を無水鼠酸マグネシウム上で乾そり したのち、凝縮し、シリカゲルカラムクロマト (30g,CHC63:MeOH=30:/)で分取 し、ユーアミノ体(目的物)とノーアミノ体の混 合物(1:1)0.408を得た。これを残合物 のまま!0℃のエチルアルコールに溶かし、設塩 殷2、0 配を加えて2時間加熱致疏した。水20 11加えたのち、波圧設縮してエタノールを除き、

能酸エチルで抽出した(30 ml×3)。 能酸エチル 間を無水酸酸マグネンウム上で乾そりしたのち、 酸縞し、シリカゲルカラムクロマト(20 g、ヘ キサン: 作酸エチル=2:1)で分取し30 mgの 固体を得た。

元案分析 埋論値 H(6.7/多).
(C7H9N3=/35./7) C(62.20多).
N(3/.09多)
実験値 H(6.70多).
C(62.3/多).
N(3/.//多)

重クロロホルム中のNMRスペクトルはよ、8
8 (br./H) ppm ・3・5 # (d ・ 2 H ・
J=/・# H Z) ppm ・2・5 # (s ・ 6 H)
ppm で、メチレン構造をとつている事を示している。
いる。

合成例2(例示カプラー四)

/ Hーザークロローよーメチルーユー(3~ (ザー{ユー(ザー(ゲーヒドロキンフエニルス ルホニル)フエノキン)ドデカンアミド}フエニ ル) プロピル) ピラゾロ (1 . s ー b) ピラゾー ルの合成 (合成スキーム) (以下において b はフエニル基

中間体A

を示すり

10

中間体B

等頭四s8-4ss/2号明細掛化配線の方法を使用して合成した、ノーベンジルー2ーアミノー3・5ージメチルピラゾリウムアイオダイド(中間体入)339を200kのDMFに溶解し、ノ609の低水4ーニトロフェニル協酸、379のトリブチルアミンを加えノノ0°ーノ20°で、4時間加級提拌した。過剰のDMFを被圧除去し、残役にクロロボルムを添加し、有機化合物を抽出した。クロロホルム溶液を紙水碳酸ナトリウムで

乾燥の後高雄餘去し残留物を得た。この機留物を シリカゲルカラムクロマトで分離積裂し、非極性 部分に目的物の中間体Bを、289得た。

この中間体B、28分をエタノール300mlに 溶解し、この中に1000の砂硫酸を添加しる時 間加熱環流した。水酸化ナトリウム水溶液で中和 後、酢酸エテルで抽出操作を施こし、粗脱アンル 化生成物を17.58得、これを100配のテト ラヒドロフラン(THF)に溶解しS8の10% pitー炭素を添加し、水素圧、よの気圧で、40 °Cの温度をかけ、14時尚ォートクレーブ中で 水紫森加した。pdー炭素を炉過したTIIF解液 を手短かに波圧蒸留し、粗アミン体(中間体C) の扮末を7.68得た。中間体C、7.58を1 00alのアセトニトリルと100alのジメチルア セトアミドに容解し、スチーム浴上フの°に加熱 した後、16.48の2-(4-(4-ベンジル オキシフェニルスルホニル)フェノキシードデカ ノイルクロリド (特開昭58-42005号明細 準に記載の方法により合成)を添加し、 4 時間加

熱院祥した。反応液に酢酸エチルを添加し、 抽出操作を施こし、酢酸エチル陽を無水焼酸ナトリウムで乾燥後、溶媒除去した。 残留物 21・78を20010 万日下に溶解し、109の10 5 pd 一炭素を添加し、室温で、12時間水紫添加した。 遠元後、pd 一炭素を沪遏し、沪遏を凝縮し、残留物をシリカゲルカラムクロマトで精製しカプラー(四)の四当城母族を粉末として18・49 得た。

この化合物/8 多を100 mlのクロロホルム化・ 溶解し、N-クロロスクシンイミド3・3 9を振 加し慢拌した。析出したスクシンイミドを炉過し、 炉液を良く水洗し、無水酸酸ナトリウムで乾燥し た後、軽燥除去し、無色のカプラー四の粉末を1 7・19 4元。

元紫分析

(C39H47N4SO5CL=7/9.3)

理論値 H (4 . よ9男) . C (6 5 . / 2男) .

N (7.79%).

実験値 H (6 . 5 4 多) . C (6 5 . / 4 多) . N (7 . 8 / 多) 本発明のカプラーは感光材料へ添加してもよいし、発色現像浴に添加して用いてもよい。感光材料への添加量はハロゲン化銀!モル当り2×10⁻¹ モルー s×10⁻¹ モル、好ましくは1×10⁻² ー s×10⁻¹ モルであり、ポリマーカプラーの場合には発色部分が上記の量だけ入るようにポリマーカプラーの添加量を調節すればよく、発色現像薬に添加して用いるときは浴1000C(当り0.001-0.1 年ル、好ましくは0.01-0.005モルが適当である。

本発明において本発明のカプラーの他に用いることのできるカプラー類としては以下の如き色素形成カプラー、即ち、発色現液処理において芳香族ノ級アミン現像薬(例えば、フェニレンシアミン誘導体や、アミノフェノール誘導体など)との酸化カップリングによつて発色しりる化合物を、例えばマゼンタカプラーとして、よーピラゾロンカプラー、ピラゾロベンツイミダゾールカプラー、シアノアセチルクマロンカプラー、崩鎖アシルアセトニトリルカプラー等があり、イエローカプラ

ーとして、アシルアセトアミドカプラー(例えばベンソイルアセトアニリド類、ピパロイルアセトアニリド類、ピパロイルアセトアニリド類)、等があり、シアンカプラーとして、ナフトールカプラー、及びフェノールカプラー等がある。これらのカプラーは分子中にパラスト語とははれる強水落を有する非拡散性のもの、またはポリマー化されたものが翌ましい。カプラーは、銀イオンに対しゅ当量性あるいは2当量性のどちらでもよい。又、色補正の効果をもつカラードカプラー、あるいは現像にともなつて現像抑制剤を放出するカプラー(いわゆるDIRカプラー)であつてもよい。

又、DIRカプラー以外にも、カンプリング反応の生成物が無色であつて、現像抑制剤を放出する無量色DIRカップリング化合物を含んでもよい。

上記カプラー等は、感光材料に求められる特性、 を消足するために同一層に二種類以上を併用する こともできるし、同一の化合物を異なつた 2 層以 上に添加することも、もちろん差支えない。

れる。上記の高沸点有機溶鉄と低沸点有根溶鉄と は混合して用いてもよい。

又、特公昭s/ー39853号、特開昭s/ー s9943号に記載されている重合物による分散 法も使用することができる。

カプラーがカルボン酸、スルフオン酸の如き酸 芸を育する場合には、アルカリ性水溶液として親 水性コロイド中に導入される。

ポリマーカプラーラテンタスは単単体カプラーの重合で作つた親水性ポリマーカプラーをいつたん取り出したのち、改めて有機溶解に溶かしたものをラテンタスの形で親水性コロイド中に分散してもよいし、食合で得られた親油性ポリマーカプラーの溶液を散接ラテンタスの形で分散してもよい。あるいは乳化食合法で作つたポリマーカプラーラテンタスを直接ゼラチンハロゲン化鉄乳剤に加えてもよい。

水可俗性ポリマーカプラーについては米園特許 3./55,5/0号、同3,22/,552号、

カプラーをハロゲン化銀乳剤間に導入するには 公知の方法、例えば米国特許2.322,027 号に記載の方法などが用いられる。例えばフォー ル鞍アルキルエステル(ジプチルフタレート、ジ オクチルフタレートなど)、リン酸エステル(ジ フェニルフオスフェート、トリフェニルフオスフ エート、トリクレジルフオスフエート、ジオクテ ルブチルフオスフエート)、クエン酸エステル (例えばアセチルクエン酸トリプチル)、安息香 酸エステル(例えば安息香酸オクチル)、アルキ ルアミド(例えばジエテルラウリルアミド)、脂 肪酸エステル類(例えばジブトキシエチルサクシ ネート、ジエチルアゼレート)、トリメシン酸エ ステル項(例えばトリメシン館トリブチル)など、 又は端点約30°Cないし!50°Cの有機溶媒、 例えば酢酸エチル、酢酸プチルの如き低級アルキ ルアセテート、プロピオン酸エチル、2級プチル アルコール、メチルイソプチルケトン、βーエト キシエチルアセテート、メチルセロソルプアセテ 一ト等に溶解したのち、親水性コロイドに分散さ

同3,299,0/3号、RD-/9033時代 記載の方法で作ることができ、ポリマーカプラー ラテンクスについては、親油性ポリマーカプラー をセラチン水溶液中にラテンクスの形で分散する 方法については米国特許3,45/.820号に、 乳化重合法で作つたポリマーカプラーラテンクス を直接ゼラチンハロゲン化銀乳剤に加える方法に ついては米国特許4,080.21/号、同3, 370,952号、同3,926,436号、同 3,767,4/2号、英国特許1,247.6 88号に記載されている方法で作ることができる。

これらの方法はホモ重合体の形成および共頂合 体の形成にも応用できる。

本語明の好ましい実施競様は本語明のカプラー を含有するペロゲン化級級光材料を用いるときで ある。

但し、R10は水紫原子、アルキル基、アリール誌、ヘテロ燉基を装わし、R11、R12、R13、R14、R15は各々水紫原子、ヒドロキン誌、アシルアミノ茲を装わし、R13はアルキル茲、ヒドロキシ芸、アリール法、アルコキシ芸を表わす。またR10とR11は互い代閉環し、よ風または6員段を形成してもよく、その時のR12はヒドロキシ芸、アルコキシ芸を表わす。さらにまたR10とR11が閉環し、メチレンジオキシ環を形成してもよい。さらにまたR10とR11が閉環し、メチレンジオキシ環を形成してもよい。さらにまたR10とR11が閉環し、メチレンジオキシ環を形成してもよい。さらにまたR13とR14が閉環し、よ風の炭化水紫螺を形成してもよく、その時のR10はアルキル芸、アリール法、ヘテロ環若を表わす。

これらの化合物は、米国特許 3 . 9 3 5 , 0 / 6号、同3 . 9 8 2 . 9 4 4号、同4 . 2 5 4 .

使用する写真用カラー発色剤は、中間スケール 画像をあたえるように選ぶと部合がよい。シアン 発色剤から形成されるシアン染料の最大吸収帯は 約600から720nmの間であり、マゼンタ発 色剤から形成されるマゼンタ染料の最大吸収帯は 約500から180nmの間であり、黄色発色剤 から形成される黄色染料の最大吸収帯は約600

から480nmの間であることが好ましい。

本発明を用いて作られる 級光材料は、色カブリ防止剤として、ハイドロギノン誘導体、アミノフェノール誘導体、改食子酸誘導体、アスコルビン酸誘導体などを含有してもよい。

本発明を用いて作られる線光材料には、親水性コロイド層に無外級吸収剤を含んでもよい。例えば、アリール器で登換されたベンゾトリアゾール化合物(例えば米因特許3・33・794号に記録のもの)、4ーチアゾリドン化合物(例えば米因特許3・3/4・794号、同3・3よいと合物(例えば大田駅のもの)、ベングフェノン化合物(例えば大田駅のもの)、ケイヒ般エステル化合物(例えば米国特許3・705・405号に記録のもの)、カるいは、ベングオキンドール化合物(例えば米国特許3・700・455号に記報のもの)を用いることができる。さらに、米国特許3・499・762号

特開昭 5 4 - 4 8 5 3 5 号に記扱のものも用いる ことができる。 紫外線吸収性のカプラー (例えば αーナフトール系のシアン色楽形成カプラー)や、 紫外線吸収性のポリマーなどを用いてもよい。こ れらの紫外線吸収剤は特定の樹に媒染されていて もよい。

本発明を用いて作られた感光材料には、親水性コロイド層にフィルター染料として、あるいはイラジェーション防止その他指々の目的で水溶性染料を含有していてもよい。このような染料には、オキンノール染料、ヘミオキソノール染料、ンチリル染料、メロシアニン染料、シアニン染料及びメロシアニン染料が有用である。

本発明に用いられる写真乳剤は、メチン色素類、 その他によつて分光増減されてもよい。用いられ る色素には、シアニン色素、メロシアニン色素、 複合シアニン色素、複合メロシアニン色素、ホロ ポーラーシアニン色素、ヘミシアニン色素、スチ リル色菜およびへミオキソノール色菜が包含され る。特に有用な色柔は、シアニン色楽、メロシア ニン色器、および複合メロシアニン色素に属する 色裳である。これらの色素質には、塩粘性異筋環 核としてシアニン色素類に通常利用される核のい ずれをも適用できる。すなわち、ピロリン核、オ キサゾリン核、チアゾリン核、ピロール核、オキ サゾール核、チアゾール核、セレナゾール核、イ ミダゾール核、テトラゾール核、ピリジン核など; これらの核に脂環式炭化水素環が融合した核;及 びこれらの核に芳香族炭化水素環が融合した核、 即ち、インドレニン核、ペンズインドレニン核、 インドール核、ベンメオキサドール核、ナフトオ キサゾール核、ペンソチアゾール核、ナフトチア ソール核、ペンゾセレナゾール核、ペンスイミダ ソール核、キノリン核などが適用できる。これら の核は炭素原子上に健挽されていてもよい。

メロシアニン色楽または複合メロシアニン色素 にはケトメテレン構造を有する核として、ピラゾ リンーsーオン核、チオヒダントイン核、ユーチ オオキサゾリジンー2・4ージオン核、チアゾリジンー2・4ージオン核、ローダニン核、チオパルピツール酸核などの5~6 日異節環核を適用することができる。

これらの増越色紫は単独に用いてもよいが、そ れらの組合せを用いてもよく、増級色素の組合せ は特に、強色増展の目的でしばしば用いられる。 その代表例は米国特許 2.688.545号、同 2.977.229号、同3.397.060号、 同3.522.052%、问3.527,641 号、同3.617.293号、同3,628.9 64号、同3.666.480号、同3.672, 898号、同3.679.428号、同3.70 3.377号、同3,769.30/号、同3. 814.609号、同3,837,862号、同 4,026,707号、英国特許1,344,2 8/号、同1,507,803号、特公昭43一 4936号、同53-12、375号、特開昭5 2-110,618号、同52-109,925 号に記載されている。

本発明の放光材料の写真処理には、公知の方法のいずれをも用いることができるし処理液には公知のものを用いることができる。又、処理温度は通常、/8°Cからょの°Cの間に選ばれるが、/8°Cより低い温度またはよの°Cをこえる温度としてもよい。目的に応じ、銀画像を形成する現像処理(黒白写真処理)、或いは、色楽像を形

成すべき現像処理から成るカラー写真処理のいず れをも適用することが出来る。

カラー現像液は、一般に、 発色現像主要を含む

アルカリ性水溶液から成る。 発色現像主要は公知

の一級芳香族アミン現像剤、 例えばフェニレンジ

アミン類 (例えばダーアミノーN・Nージェチル

アニリン、 3ーメチルーダーアミノーN・Nージ

エチルアニリン、 4ーアミノーN・エチルーダー

カーヒドロキシエチルアニリン、 3ーメチルーダー

ーアミノーNーエチルー Nーターとドロキンエチ

ルアニリン、 3ーメチルーダー

アニリン、 3ーメチルーダー

アニリン、 3ーメチルーダー

メトキシエチルアニリンなど)を用いることができる。

この他 L.F.A. Mason 岩 Photo-graphic Processing

Chemistry(Focal Press刊、1966年)のP226~229、米園特許2.193.01 s号、同2.592.364号、特闘昭48~6 4933号などに記載のものを用いてもよい。

発色現像後の写真乳剤局は通常漂白処理される、 源白処理は、定務処理と同時に行われてもよいし、 個別に行われてもよい。 漂白剤としては、例えば 鉄(II)、コパルト(III)、クロム(VI)、網(II)など の多価金属の化合物、過酸類、キノン類、ニトロソ化合物等が用いられる。例えば、フェリンアン化物、承々ロム酸塩、鉄(III) またはコパルト(III) の有機錯塩、例えばエチレンジアミン四酢酸、ニトリロトリ非酸、ノ・ュージアミノーューナロパノール四酢酸などのアミノポリカルボン酸類あるいはクエン酸、商石酸、リンゴ酸塩;ニトロの有酸酸塩、過マンガン酸塩;ニトロの多酸塩、過マンガン酸塩;ニトロの多数型、コールなどを用いることができる。これらの多数では、過量である。これののでは鉄(III) ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸鉄(III) ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸鉄(III) ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸鉄(III) ナトリウム及びエチレンジアミン四酢酸鉄(III) 錯塩は独立の凝白液においても、一浴凝白定潜液においても有用である。

源白または源白定着液化は、米国等許3.04 2.520号、銅3.24/.966号、特公昭 45-8506号、特公昭45-8856号など に記載の源白促進剤、特開昭53-65732号 に記載のチオール化合物の他、種々の添加例を加えることもできる。

本発明に用いられるハロゲン化銀乳剤は、通常水溶性銀塩(例えば硝酸銀) 溶液と水溶性ハロゲン塩(例えば臭化カリウム) 溶液とをゼラチンの如き水溶性高分子溶液の存在下で混合してつられる。このハロゲン化銀としては、塩化銀、臭化銀のほかに、混合ハロゲン化銀、例えば塩臭化銀、灰臭化銀、塩灰臭化銀等を用いることができる。ハロゲン化銀粒子の平均粒子サイズ(球状または球に近似の粒子の場合は、粒子直径、立方体粒子の場合は、彼長を粒子サイズとし、投影面積にもとづく平均で突す)は、1月以下が好ましいが、特に好ましいのは0・4月以下である。粒子サイズ分布は狭くても広くてもいずれでもよい。

これらのハロゲン化鉄粒子の形は立方晶形、八 面体、その混合晶形等どれでもよい。

また平板状でもよく、特に長さ/厚みの比の値がよ以上、特によ以上の平板粒子が粒子の全役影面板のよの多以上の乳剤を用いてもよい。

又、別々に形成した2種以上のハロゲン化銀写 実乳剤を混合してもよい。更に、ハロゲン化銀数

子の結晶構造は内部まで一様なものであつても、 主た内部と外部が異質の層状構造をしたものや、 英国特許635、841号、米国特許3、622, 3/8号に記載されているような、いわゆるコン バージョン型のものであつてもよい。 又、潜紋を 主として表面に形成する型のもの、粒子内部に形 成する内部潜像型のもののいずれでもよい。これ らの写真乳剤はMees(ミース)著、*The Theory of Photographic Process* (ザ・セオリー・オブ・ホトグラフィック・プロ セス)、MacMillan 社刊: P . Grafkides (ピー・グラフキデ)等、 * Chimie Photographique" (シミー・ホトグラフィ ーク)、Paul Monte!社刊(ノタよフ年)等 の皮欲にも記載され、一般に認められている。 P. Glafkides 客 Chimie et Physique Photographique(Paul Montel社刊、19 67年)、G.F. Duffin 省 Photographic Emulsion Chemistry (The Focal Press 刊、1966年)、V. L. Zelikman

et al 智 Making and Coating Photographic Emulsion(The Focal Press 刊、1964年)などに記載された方法を用いて調整することができる。即ち、酸性法、中性法、アンモニア法等のいずれでもよく、又可溶性緩塩と可溶性ハロゲン塩を反応させる形式としては、片銅混合法、同時混合法、それらの組合せなどのいずれを用いてもよい。

粒子を銀イオン過期の下において形成させる方法(いわゆる逆混合法)を用いることもできる。 阿時混合法の一つの形式としてハロゲン化銀の生成される液相中のpAgを一定に保つ方法、即ち、いわゆるコントロールド・ダブルジェット法を用いることもできる。

この方法によると、結晶形が規則的で粒子サイ スが均一に近いペログン化銀乳剤が得られる。

別々に形成した 2 種以上のハロゲン 化銀乳剤を 虚合して用いてもよい。

ハロゲン化鉄粒子形成又は物型熟成の過程において、カドミウム塩、亜鉛塩、鉛塩、タリウム塩、

イリジウム塩又はその鉛塩、ロジウム塩又はその 錯塩、鉄塩又は鉄鉛塩などを、共存させてもよい。

ハロゲン化銀乳剤は、化学増感を行わない、い わゆる未後熟 (Primitive)乳剤を用いること もできるが、通常は化学増展される。化学増展の ためには、前配Glafkides または Zelikman 5の著書あるいはは、Frieser編 *Die Grundlagender Photographischen Prozesse mit Silber-halogeniden* (AkademischeVerlagsgesellschaft。 1968) に記載の方法を用いることができる。

本発明を用いて作られる級光材料の写真乳剤船または他の親水性コロイド層には塗布助剤、帯電防止、スペリ性改良、乳化分散、接着防止及び写真特性改良(例えば、現像促進、硬調化、増感)等機々の目的で、種々の界面活性剤を含んでもよい。

例えばサポニン(ステロイド系)、アルキレン オキサイド誘導体(例えばポリエチレングリコー ル、ポリエチレングリコールノポリプロピレング

リコール超合物、ポリエチレングリコールアルキ ルエーテル領又はポリエチレングリコールアルキ ルアリールエーテル類、ポリエテレングリコール エステル姐、ポリエチレングリコールソルビタン エステル類、ポリアルやレングリコールアルキル アミン又はアミド類、シリコーンのポリエチレン オキサイド付加物類)、グリシドール誘導体(関 えばアルケニルコハク餃ポリグリセリド、アルキ ルフエノールポリグリセリド)、多鎖アルコール の歯肪酸エステル類、機のアルキルエステル類な どの非イオン性界面活性剤;アルキルカルボン酸 塩、アルキルスルフオン酸塩、アルキルペンゼン スルフオン酸塩、アルキルナフタレンスルフオン 酸塩、アルキル酸酸エステル類、アルキルリン酸 エステル類、NITシルーN-アルキルタウリン 類、スルホコハク酸エステル類、スルホアルキル ポリオキシエチレンアルキルフエニルエーテル類、 ポリオキシエチレンアルキルリン酸エステル紐な どのような、カルポキシ菇、スルホ基、ホスホ菇、 開酸エステル基、リン酸エステル基等の酸性基を

含むアニオン界面活性剤;アミノ酸類、アミノアルキルスルホン酸類、アミノアルキル硫酸又はリン酸エステル類、アルキルペタイン類、アミンオキンド別などの両性界面活性剤;アルキルアミンオ塩類、脂肪族あるいは芳香族第4級アンモニウム塩類、ピリジニウム、イミダゾリウムなどの複素環系を含むホスホニウム 異類、及び耐肪族又は複素で含むホスホニウム又はスルホニウム塩類などのカチオン外面活性剤を用いることができる。 実施例1

7.33(d./H.J=&.&Hz)ppm.
6.66~6.46(m.2H)ppm.6.2

5(s./H)ppm.4.68(br./H)

ppm.3.68~3.2(m.6H)ppm.
2.98(s.3H)ppm.2.40(s.6H)

ppm.2.3/(s.3H)ppm./.22

(t.3H.J=6.9Hz)ppm

アンダーラインで示される4つのメチル基と方 否表水梁の領域の6.25ppmの吸収ば下記榜 造式Bを裕足する。この色类の厳点は175~1 78°Cであつた。

設度を1.0に規格化して比較した。

図/に示すように本発明のカプラーから得られる色素は、単純な骨核であるにもかかわらず、マセンタ頭域に1maxを有し、比較カプラーAから形成される色素に存在する400~450nm付近の副吸収がない事がわかる。

奖施例 2

下記に示す比較カプラーで、/3gにトリオクチルホスフェート/5 W、 命酸エチル/5 Wを加えて裕解し、この溶液をジーsec ープチルナフクレンスルホン酸ナトリウムを含む/05 ビラチン水溶液/00gに加え、ホモジナイザー乳化般を用いて提择乳化し、乳化物を得た。この乳化物を経成臭化磁乳剤(Br45モルカ、CU55モルカ)300g(銀/3.5g含有)と混合し、流布用助剤;ドデシルペンセンスルホン酸ナトリウム、便解剤:2-ヒドロキシーダ・6-ジクロローsートリアジンを加え三酢酸セルロース支持体上に流布した。さらにこの脳の上に保暖階としてビラチン流布液を流布し(ビラチン/g/m²)

CH 3 CNH NNO CC CC

マゼンタ色紫Bと比較カナラーAから形成されたマゼンタ色紫の酢酸エチル中の可視吸収スペクトルを図りに示す。両者の吸収スペクトルの最高

乾燥し、フイルムAとした。

一方、本発明のカナラー(5)を12.19、使用し、上記フイルムAと同じようにしてフイルムBを作成した。

同様化して本発明のカプラー例を15.29使用し、数感性塩臭化銀乳剤200分を用いた以外は上記フイルムAと同じよう化してフイルムCを作成した。

上記フィルムA~Cを終光計で1000ルックス1秒で弱光し、次の処理液で処理した。 現像液

特開唱60-43659(19)

ベンジルアルコール	/ 5 ៣៩
ジエチレントリアミンを酢酸、	s g
КВг	0.49
N a 2. S O 3	s g
Na ₂ CO ₃	309
ヒドロキシルアミン硫酸塩	2 9
4 - アミノー 3 メチルー N -	
エテルーNーβー (メタンス	
ルホンアミド)エチルアニリ	
23/2H2SO4H2O	4 . s g
水で 1000mにする	pH/0./

雄白定發被

チオ硫酸アンモニウム

処理工程 温 度 時 間 現像液 33° 3分30秒

71 24	カプラー	モル比 A9/Cp	最大配度	战大吸 収波長	設度/.0部分の キセノン退色器照 射後の震度
A	比 校 カプラー(C)	6	2.65	136 nm	0.73
В	本発明の カプラー(5)	6 -	2.62	5/9nm	. 0 . 8 4
С	本発明の カプラー(2)	4	3.3/	525nm	0.85

本第明の新規骨核から誘導されるカプラーは、 従来のよーピラゾロン型カプラーと同様に十分な

発色膜度を与え、化合物ので代表される二当量カナラーは少ない資布銀貨で高い発色震度を与えることがわかる。また本発明の新規保格から生成される色像の光堅率性は従来のメーピラゾロン型カナラーから形成される色像に比較し、堅牢であることをわかる。

4. 図面の簡単な説明

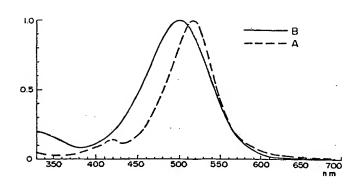
第1回は吸収スペクトルである。

- B …… 実施例1のカプラー(I)から生成する色素 の吸収スペクトルである(本発明)。

横軸は波長をあらわし、縦軸は吸収強度で/・ のに規格化されたものを示す。

特許出願人 富士写真フィルム株式会社

第 1 凶



手続補正書

昭和39年44月/日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和 38年 特 願 第 / 3/334号

2. 発明の名称

カラー画像形成方法

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所 神奈川県南足柄市中沿210番地名 称(520)富士写真フィルム株式会社

代表者

茜

ű

方式

連絡先 〒106 東京都徳区西藤和2丁目26番30号 富士写真フィルト株式会社 東京木社 環路 (406) 2 5 3 7

2 丁目26所30月 除式金社 東京本社 59.11. 4. 補正の対象 明細啓の「発明の詳細を説明」 の概かよび図面

5. 袖正の内容

(1) 明細瞥の「発明の詳細な説明」の編の記載_、 を以下のように補正する。

1 第6頁20行目の

「ドデシル」を

「ドデカン」

と補正する。

2 第7頁3行目の

「ブチルアミド」を

「プタンアミド」

と補正する。

3 第7頁4行目の

「フエノキシ) ブチル」を

「フエノキシ) ブタン」

と袖正する。

4 第7頁/4行目の

「N. NO」を

 $\lceil N, N-\rfloor$

と袖正する。

5 終7頁/6行目の

「クシソ」を

「クシン」

と補正する。

6. 鍋 / 0 頁 / 2 行目の

「フェノキシル基」を

「フェノキシ基」

と補正する。

7. 第11頁5行目の

「スルフアモノイル」を

「スルフアモイル」

と補正する。

a 第11頁8行目の

「ベンジルーエトキシ」を

「ベンジルー」ーエトキシ」

と補正する。

9. 第11頁15行目の

「トリアゾール」を

「テトラゾール」

と補正する。

10. 第12頁13行目の

「チオフエニル」を

「チエニル」

と補正する。

11. 第13頁4行目の記載を

「-NHCOR20-CONH 挂 (R 20 は監接また

は」

と補正する。

12 第13頁9行目の記数を

「-S-R20-S-基(R20は世換または無監換

Ø 1

と補正する。

13 第15頁13行目~14行目の

「を表わす。」を

「である。」

と補正する。

14 第16頁7行目~8行目の

「αーアルアクリル酸」を

「αーアルキルアクリル酸」

と袖正する。

15. 第16頁19行目の

「ダーヒドロキシメ」を、

「βーヒドロキシエチルメ」

と補正する。

16. 第16頁20行目の

「メチレンジビス」を

「メチレンビス」

と補正する。

17. 第2/頁の化合物14の構造式を

と補正する。

18 第2/頁の化合物17の構造式を

と補正する。

19 第23頁の化合物四の構造式を

$$(CH_3)_3CCONH$$

$$(CH_2)_3$$

$$(CH_2)_3$$

$$(CH_2)_3$$

$$(CH_2)_3$$

$$(CH_2)_3$$

と補正する。

20 第25頁最上段左の化合物

と補正する。

と捺正する。

22 第28頁10行目の 「100°位」を 「100°C位」 と補正する。

C 1/8 IE 3 0 a

23. 第29頁7行目の

「pb」を

[Pd]

と補正する。

24. 第29頁20行目の

Γpd] ∻

ΓPaJ

と補正する。

25. 第30頁/8行目~/9行目の

「芳香族登录」を

「芳香族含盌絮」

と補正する。

26. 第3/頁3行目の

「芳香族窒素」を

「芳香族含窒素」

と補正する。

27. 朔 3 / 頁 7 行目の

[150° 01 8

[/ 50 °C T]

と補正する。

28. 第3/負8行目の

「芳香族窒乳」を

「芳香族台窒素」

と補正する。

29. 第3.2 頁の反応式上段右の化台物

CH3 CH3 CH3 CH3

と補正する。

30. 第33頁8行目の

「耐性水粉液」を

「酸性水浴液」

と補正する。

31. 第34頁4行目の.

「オキシミノ」を

「オキシイミノ」

と袖正する。

32 第3 4 頁 9 行目の

rō] *

lol

と補正する。

33 別 3 6 頁最下段の反応式中の

[4] pd-e [H] J %

[2] Pd-C (H)]

と補正する。

34 朝 3 7 頁 2 段目の反応式中の

[2] pd-c (H)] &

[2] Pa-C (H) J

と袖正する。

35 弟 3 8 頁 / 0 行目の

「pd」を .

[Pd]

と袖正する。

36. 班38 頁/ 2 行目の

[pd] &

[Pd]

と補正する。

37. 第39頁4行目の

「pd」を

[Pd]

と補正する。

38. 第39頁6行目の

[pd] &

[Pa]

と補正する。

39. 第45頁3行目の

[Ris.]

を削除する。

40. 第47百17行目~18行目の

「ベンゾオキシドール」を

「ベンズオキサゾール」

と補正する。

41 第31頁3行目の

「アミノスチル」を

「アミノスチリル」

と補正する。

12 第 6 / 質 7 行目の

「COCL3」を

[CDC23]

と補正する。

43 第63頁2行目の

「図ー/」を

「第/図」

と補正する。

44 第66頁10行目の

「扱!」を

「下去」

と袖正する。

(2) 図面を別紙のように補正する。

第1図

